## **Integrated circuit device**

Patent number:

DE3638923

**Publication date:** 

1988-05-26

Inventor:

NUTZ KARL-DIETHER DIPL ING (DE)

Applicant:

TELEFUNKEN ELECTRONIC GMBH (DE)

Classification:

- international:

H01L27/04; H01L23/56; H01L29/72; H01L29/06

- european:

H01L27/082L; H01L29/735 DE19863638923 19861114

Application number: Priority number(s):

DE19863638923 19861114

### Abstract of DE3638923

In an integrated circuit device having a lateral transistor, the lateral transistor comprises a semiconductor zone of the conduction type of the collector zone of the lateral transistor. The semiconductor zone surrounds the collector zone of the lateral transistor at least partially. The semiconductor zone of the conduction type of the collector zone is connected in an electrically conducting manner to the emitter of an amplifier transistor connected to the output of the lateral transistor, or to a current detector.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# ® BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

# Offenlegungsschrift DE 3638923 A1

(5) Int. Cl. 4: H 01 L 27/04

> H 01 L 23/56 H 01 L 29/72 H 01 L 29/06



DEUTSCHES PATENTAMT

 (2) Aktenzeichen:
 P 36 38 923.4

 (2) Anmeldetag:
 14. 11. 86

 (3) Offenlegungstag:
 26. 5. 88

Behördeneigentum

(71) Anmelder:

Telefunken Electronic GmbH, 7100 Heilbronn, DE

(72) Erfinder:

Nutz, Karl-Diether, Dipl.-Ing., 7101 Oedheim, DE

(5) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht zu ziehende Druckschriften:

DE-OS 36 04 173 DE-OS 26 35 218 DE-OS 26 09 219 DD 2 04 577 FR 23 49 217 US 41 46 903 US 39 58 267

US-Z: IBM Technical Disclosure Bulletin, Bd.19, No.7, Dez. 1976, S.2621; JP-Patents Abstracts of Japan, E-168,2.April 1983, Vol.7, No.80, Ref. 58-9370;

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

(5) Integrierte Schaltungsanordnung

Bei einer integrierten Schaltungsanordnung mit einem Lateraltransistor weist der Lateraltransistor eine Halbleiterzone vom Leitungstyp der Kollektorzone des Lateraltransistors auf, die die Kollektorzone des Lateraltransistors zumindest teilweise umgibt. Die Halbleiterzone vom Leitungstyp der Kollektorzone ist mit dem Emitter eines dem Lateraltransistor nachgeschalteten Verstärkertransistors oder mit einem Stromdetektor elektrisch leitend verbunden.

### Patentansprüche

1. Integrierte Schaltungsanordnung mit einem Lateraltransistor, dadurch gekennzeichnet, daß der Lateraltransistor (T1) eine Halbleiterzone (H) vom 5 Leitungstyp der Kollektorzone des Lateraltransistors ( $\tilde{T}$ 1) aufweist, daß die Halbleiterzone (H) vom Leitungstyp der Kollektorzone die Kollektorzone(n) (K, K 1...K<sub>n</sub>) des Lateraltransistors (T1) zumindest teilweise umgibt und daß die Halbleiterzo- 10 ne (H) vom Leitungstyp der Kollektorzone mit dem Emitter eines dem Lateraltransistor (T1) nachgeschalteten Verstärkertransistors (T2) oder mit einem Stromdetektor (SD) elektrisch leitend verbunden ist.

2. Integrierte Schaltungsanordnung nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daß eine weitere Halbleiterzone (H2) oder mehrere Halbleiterzonen (H2\_H<sub>r</sub>) vom Leitungstyp der Kollektorzone vorvom Leitungstyp der Kollektorzone umgibt (umge-

3. Integrierte Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2 dadurch gekennzeichnet, daß eine Schutzgesehen ist, die die Halbleiterzone(n) (H, H 1 ... Hm) vom Leitungstyp der Kollektorzone umgibt und die mit der Basiszone (B) des Lateraltransistors (T1) elektrisch leitend verbunden ist.

4. Integrierte Schaltungsanordnung nach einem der 30 Ansprüche 1 bis 3 dadurch gekennzeichnet daß die Halbleiterzone(n) (H, H1  $_{-}$   $H_{m}$ ) vom Leitungstyp der Kollektorzone die Kollektorzone(n) (K, K 1 ...  $K_n$ ) ringförmig oder rahmenförmig umgibt (umgeben).

5. Integrierte Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Kollektorzone (K) des Lateraltransistors (T1) und/ oder die Halbleiterzone(n) ( $H, H 1 ... H_m$ ) in mehrere Bereiche aufgeteilt sind.

6. Integrierte Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß einer oder mehrere Bereiche der Kollektorzone (K) mit dem ihn (sie) umgebenden Halbleiterbereich (H, H 1) vom Leitungstyp der Kollektorzone 45 elektrisch leitend verbunden ist (sind).

7. Integrierte Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß dem Stromdetektor (SD) eine Logik (L) nachgeschaltet ist.

#### Beschreibung

Ein Lateraltransistor kommt bekanntlich dann in die nimmt. In diesem Fall fließt ein erheblicher Teil des Emitterstromes zum Substrat ab.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine integrierte Schaltungsanordnung mit einem Lateraltransistor anzugeben, bei der die unerwünschten Sättigungs- 60 effekte in positiver Weise ausgenutzt werden. Diese Aufgabe wird bei einer integrierten Schaltungsanordnung mit einem Lateraltransistor nach der Erfindung dadurch gelöst, daß der Lateraltransistor eine Halbleiterzone vom Leitungstyp der Kollektorzone des Late- 65 raltransistors aufweist, daß die Halbleiterzone vom Leitungstyp der Kollektorzone des Lateraltransistors die Kollektorzone des Lateraltransistors zumindest teilwei-

se umgibt und daß die Halbleiterzone vom Leitungstyp der Kollektorzone mit dem Emitter eines dem Lateraltransistors nachgeschalteten Verstärkertransistors oder mit einem Stromdetektor elektrisch leitend verbunden ist.

Ein einem Lateraltransistor nachgeschalteter Verstärkertransistor hat die Aufgabe, den Strom des Lateraltransistors zu verstärken, damit ein am Ausgang einer solchen Schaltung angeschlossener Verbraucher eine höhere Leistung erhält, als dies ohne den Verstärkertransistor der Fall wäre. Verbindet man die nach der Erfindung vorgesehene Halbleiterzone vom Leitungstyp der Kollektorzone mit dem Emitter des dem Lateraltransistor nachgeschalteten Verstärkertransistors, so 15 stellt sich im Sättigungsfall am Emitter des Verstärkertransistors und damit am Ausgang der aus dem Lateraltransistor und dem Verstärker bestehenden Schaltung ein Potential ein, welches höher ist als dasjenige Potential, welches ohne die nach der Erfindung vorgesehene gesehen ist (sind), die die erste Halbleiterzone (H 1) 20 Halbleiterzone vom Leitungstyp der Kollektorzone und ohne die Verbindung dieser Zone mit dem Emitter des Verstärkertransistors am Emitter des Verstärkertransistors vorhanden wäre.

Verbindet man die nach der Erfindung vorgesehene zone (S) vom Leitungstyp der Kollektorzone vor- 25 Halbleiterzone vom Leitungstyp der Kollektorzone mit einem Stromdetektor oder über den Stromdetektor mit einer Logik, so ermöglicht die oben beschriebene Halbleiterzone vom Leitungstyp der Kollektorzone ein Erkennen der Sättigung des Kollektors.

Die Erfindung wird im folgenden an Ausführungsbeispielen erläutert.

Die Erfindung und ihre Vorteile werden zunächst an zwei Schaltungsbeispielen in Verbindung mit den Fig. 1 und 2 erläutert. Die Fig. 1 zeigt einen (gestrichelt um-35 rahmten) Lateraltransistor T1 mit dem Emitter E, der Basis B und Kollektor K. Gemäß der Erfindung weist der Lateraltransistor T1 eine Halbleiterzone H vom Leitungstyp der Kollektorzone des Lateraltransistors auf. Außerdem ist noch eine Schutzzone S vom Lei-40 tungstyp der Kollektorzone des Lateraltransistors vorhanden, auf deren Bedeutung später eingegangen wird. Die Halbleiterzone H vom Leitungstyp der Kollektorzone befindet sich zwischen der Kollektorzone K des Lateraltransistors und der Schutzzone S.

Dem Lateraltransistor T 1 ist ein Verstärkertransistor T2 nachgeschaltet. Die Basis des Verstärkertransistors T2 wird vom Kollektor K des Lateraltransistors angesteuert. Der Verstärkertransistor T2 verstärkt den Kollektorstrom des Lateraltransistors T1. Nach der Erfin-50 dung ist die Halbleiterzone H des Lateraltransistors mit dem Emitter des Verstärkertransistors elektrisch leitend verbunden.

Gelangt der Lateraltransistor in die Sättigung (Kollektorpotential ≈ Emitterpotential), so wird der Kollek-Sättigung, wenn sein Kollektor Emitterpotential an- 55 tor K des Lateraltransistors zum Emitter und emittiert einen Strom, der im wesentlichen von der den Kollektor K umgebenden Halbleiterzone H vom Leitungstyp der Kollektorzone aufgenommen und wegen der elektrischen Verbindung der Halbleiterzone  $\check{\boldsymbol{H}}$  mit dem Emitter des Verstärkertransistors T2 an den Emitter des Verstärkertransistors T2 weitergegeben wird. Dadurch erhöht sich das Potential am Emitter des Verstärkertransistors T2-und damit am Ausgang A der Schaltung.

Wird an den Ausgang A beispielsweise ein Kondensator geschaltet, so lädt sich dieser Kondensator entsprechend dem Potential am Ausgang A auf. Ohne den Verstärkertransistor T2 und ohne die Halbleiterzone H wäre am Ausgang A ein relativ geringer Strom vorhanden,

so daß der Kondensator in diesem Fall relativ langsam bis zum Erreichen des Potentials V1 am Ausgang A aufgeladen würde. Der Verstärkertransistor T2 erhöht den Strom am Ausgang A und sorgt dadurch für eine schnellere und stärkere Ladung des Kondensators, allerdings nur auf das Potential V2, bedingt durch die Basis-Emitterspannung von T2. Ist neben dem Verstärkertransistor T2 beim Lateraltransistor erfindungsgemäß die Halbleiterzone H vorhanden, so sorgt diese für eine weitere Ladung des Kondensators und damit für eine weitere Erhöhung des Potentials am Ausgang A auf V 1.

Die Fig. 2 zeigt ein anderes Ausführungsbeispiel der Erfindung. Die Schaltung der Fig. 2 enthält wiederum den Lateraltransistor T1 mit der erfindungsgemäßen 15 Halbleiterzone H vom Leitungstyp der Kollektorzone des Lateraltransistors sowie den nachgeschalteten Verstärkertransistor T2. Der von der Halbleiterzone H im Sättigungszustand des Lateraltransistors übernommene Strom wird im Ausführungsbeispiel der Fig. 2 nicht dem 20 Emitter des Verstärkertransistors T2, sondern einem Stromdetektor SD zugeführt. Da dieser Strom erst flie-Ben kann, wenn der Kollektor in Sättigung kommt, ist es damit z.B. möglich, den Ansteuerstrom für den Transireduzieren, daß der Transistor T1 noch in Sättigung bleibt. In einem anderen Ausführungsbeispiel wird der Transistor T1 als Stromquelle benützt, um einen Kondensator zu laden. Bei Erreichen der Endspannung wird H vom Leitungstyp der Kollektorzone erkannt und ausgewertet, und der Ladestrom wird weitgehend zurück-

Die folgenden Figuren zeigen Ausführungsbeispiele für die Struktur des erfindungsgemäßen Lateraltransi- 35 des Lateraltransistors. stors T1, und zwar jeweils in der Draufsicht sowie in einer perspektivischen Schnittdarstellung. Die Fig. 3 (3a und 3b) zeigt in der Mitte die Emitterzone Edes Lateraltransistors T 1, die von einer ringförmigen Kollektorzone K umgeben wird. Zwischen der Emitterzone E und 40 der Kollektorzone K befindet sich die Basiszone B. Der Kollektor K wird erfindungsgemäß von der Halbleiterzone H umgeben, die im Ausführungsbeispiel der Fig. 3 ebenfalls ringförmig ausgebildet ist. Die Halbleiterzone H hat denselben Leitungstyp wie die Kollektorzone K 45 zweck. des Lateraltransitors. Zwischen der Halbleiterzone H und der Kollektorzone K befindet sich ein Bereich der Basiszone B. Die Emitterzone E, die Basiszone B und die Halbleiterzone H sind beim fertigen Lateraltransistor kontaktiert. Die Elektroden sind jedoch der Übersicht 50 wegen in den Figuren nicht dargestellt. Die Halbleiterzone H wird von einer Separationszone (SEP) umgeben, die den Lateraltransistor von anderen Bauelementen der Schaltung elektrisch trennt, deren Leitungstyp mit dem der Halbleiterzone Hübereinstimmt. Zwischen der 55 Separationszone SEP und der Halbleiterzone H befindet sich ein Bereich der Basiszone B. Wie bereits beschrieben, übernimmt die Halbleiterzone H vom Leitungstyp der Kollektorzone im Sättigungszustand einen Strom, der vom Kollektor K ausgeht, weil der Kollektor 60 K im Sättigungsfall die Funktion eines Emitters übernimmt. Die Kollektorzone K wirkt dann als Emitter, wenn ihr Potential das Potential der Basiszone B übersteigt.

Die Fig. 4 (4a und 4b) unterscheidet sich von der Fig. 65 auf 1 zurückgenommen. 3 dadurch, daß der Lateraltransistor nicht nur eine Halbleiterzone vom Leitungstyp der Kollektorzone aufweist, sondern zwei solche Halbleiterzonen, die mit H 1

und H2 bezeichnet sind. Die beiden Halbleiterzonen H 1 und H 2, die von einer Separationszone SEP umgeben sind, umgeben die Kollektorzone K ringförmig und zwar umgibt die Halbleiterzone H 1 die Kollektorzone K und die Halbleiterzone H2 die Halbleiterzone H1. Zwischen der Emitterzone E und der Kollektorzone K sowie zwischen der Halbleiterzone H 1 und der Kollektorzone K sowie auch zwischen der Halbleiterzone H2 und der Halbleiterzone H 1 sind beim Lateraltransistor 10 der Fig. 4 Bereiche der Basiszone B des Lateraltransistors vorhanden. Die Kollektorzone K, die Halbleiterzone H1 sowie die Halbleiterzone H2 sind beim Ausführungsbeispiel der Fig. 4 konzentrisch zur Emitterzone E des Lateraltransistors angeordnet. Entsprechendes gilt auch für den Lateraltransistor der Fig. 3 sowie auch für die Lateraltransistoren der folgenden Figuren. Die Verwendung von zwei Halbleiterzonen vom Leitungstyp der Kollektorzone hat den Vorteil, daß man nun wiederum als folge der Sättigung der Zone H 1 nochmal eine Reaktion auslösen kann, und zwar dadurch, daß über H2 eine Stromsensor-Schaltung angesteuert wird.

Der Lateraltransistor der Fig. 5 unterscheidet sich vom Lateraltransistor der Fig. 3 dadurch, daß der Kollektor in verschiedene Bereiche aufgeteilt ist. Im Ausstor T1 über diesen Stromdetektor gerade soweit zu 25 führungsbeispiel der Fig. 5 sind es die vier Bereiche K1, K2, K3 und K4, die im Ausführungsbeispiel als Ringsegmente ausgebildet sind, die die Emitterzone E konzentrisch umgeben. Die Kollektorbereiche K 1, K 2, K 3 und K 4 sind von der Halbleiterzone H vom Leitungstyp das Erreichen der Endspannung über die Halbleiterzone 30 der Kollektorzone umgeben, die wiederum von einer Separationszone SEP umgeben ist. Die nicht von der Emitterzone E, den Kollektorbereichen K1, K2, K3, K & und der Halbleiterzone H eingenommenen Bereiche des Lateraltransistors sind Bereiche der Basiszone B

> Im Ausführungsbeispiel der Fig. 5 kann es beispielsweise vorkommen, daß die einzelnen Kollektorbereiche unterschiedlich in die Sättigung gehen. Sind die einzelnen Kollektorbereiche beispielsweise jeweils mit Stromdetektoren verbunden, so können die Stromdetektoren ermitteln, wann welcher Kollektorbereich in die Sättigung geht. Die einzelnen Kollektorbereiche können natürlich flächenmäßig gleich oder unterschiedlich bemessen sein, und zwar je nach dem Anwendungs-

> Der Lateraltransistor der Fig. 6 unterscheidet sich vom Lateraltransistor der Fig. 5 dadurch, daß einer der dort vorhandenen drei Kollektorbereiche, und zwar im Ausführungsbeispiel der Kollektorbereich K1 mit der Halbleiterzone H vom Leitungstyp der Kollektorzone elektrisch leitend verbunden ist. Wegen der elektrisch leitenden Verbindung des einen Kollektorbereiches K1 mit der Halbleiterzone H erhält die Halbleiterzone H auch dann einen Strom, wenn die nicht mit der Halbleiterzone H verbundenen Kollektorbereiche noch nicht in der Sättigung sind. Der Strom, der zur Halbleiterzone H fließt, wird jedoch größer, wenn einer der nicht mit der Halbleiterzone H verbundenen Kollektorbereiche (K2, K3) oder beide der nicht mit der Halbleiterzone H verbundenen Kollektorbereiche (K 2, K 3) in die Sättigung gehen. Bei dieser Ausführungsform der Erfindung, kann man beispielsweise zunächst eine Stromverstärkung von T1 von z.B. 5 vorgeben. Bei Erreichen der Sättigung wird dann die Stromverstärkung beispielsweise

Die Fig. 7 zeigt ein Ausführungsbeispiel der Erfindung, bei dem die Halbleiterzone H vom Leitungstyp der Kollektorzone in zwei Bereiche H 1 und H 2 aufgeteilt ist. Beide Bereiche H1 und H2 sind konzentrisch zur Emitterzone E angeordnet und umgeben die Kollektorzone E. Auch bei der Anordnung der Fig. 7 ist eine Separationszone SEP vorhanden. Die Aufteilung der Halbleiterzone H in zwei Bereiche H1 und H2 hat beispielsweise den Vorteil, daß der eine Halbleiterbereich (z.B. H1) mit einer Logik bzw. einem Stromdetektor und der andere Halbleiterbereich (z.B. H2) mit dem Emitter des nachfolgenden Verstärkertransistors verbunden werden kann. Auf diese Weise erhält man 10 gleichzeitig die beiden Vorteile, die in Verbindung mit den Fig. 1 und 2 beschrieben worden sind.

Der Lateraltransistor der Fig. 8 unterscheidet sich vom Lateraltransistor der Fig. 3 dadurch, daß die Halbleiterzone H vom Leitungstyp der Kollektorzone von 15 einer Schutzzone S umgeben ist, die ebenfalls den Leitungstyp der Kollektorzone aufweist. Während die Halbleiterzone H vom Leitungstyp der Kollektorzone mit einem anderen elektrischen Bauelement der Schaltung wie z.B. mit einem Stromdetektor oder mit einem 20 Verstärkertransistor elektrisch leitend verbunden ist, ist die Schutzzone S mit der Basiszone des Lateraltransistors elektrisch leitend verbunden. Die Schutzzone S ist vor allem dann sinnvoll, wenn der Lateraltransistor von den übrigen Bauelementen der integrierten Schaltung- 25 anordnung durch eine Separationszone (SEP) elektrisch getrennt ist. Durch die Schutzzone S wird in diesem Fall unterbunden, daß die Hilfszone H zusammen mit dem zwischen ihr und der Isolationszone vorhandenen Basisbereich und der Separationszone (SEP) einen parasitä- 30 ren Transistor bildet, der zu unerwünschten parasitären Strömen führt.

Die Fig. 9 (9a. 9b) zeigt einen Lateraltransistor nach der Erfindung mit einem in der Mitte befindlichen Basisbereich B, der von einer Basiselektrode (BE) kontaktiert 35 ist. Der Basisbereich B ist von einer rahmenformigen Emitterzone E umgeben. Die Kollektorzone K des Lateraltransistors der Fig. 9 ist U-förmig ausgebildet. Die Kollektorzone K ist von einer Halbleiterzone H 1 vom Leitungstyp der Kollektorzone umgeben, die wiederum 40 von einer (zweiten) Halbleiterzone H2 vom Leitungstyp der Kollektorzone umgeben ist. Die Halbleiterzonen H1 und H2 sind rahmenförmig ausgebildet. Zwischen den Halbleiterzonen H 1 und H 2 befindet sich ein Bereich B der Basiszone. Der Lateraltransistor der 45 Fig. 9 ist von einer Separationszone SEP umgeben, deren Leitungstyp mit dem der Halbleiterzonen H1 und H2 und damit mit dem Leitungstyp der Kollektorzone K übereinstimmt. Wie die Fig. 9b zeigt, ist der mittlere Basisbereich B über eine hochdotierte Halbleiterzone 50 B' vom Leitungstyp der Basiszone mit einer im Halbleiterkörper befindlichen buried layer B" verbunden, die ebenfalls den Leitungstyp der Basiszone aufweist. Die buried layer B" verbessert die elektrisch leitende Verbindung zwischen der Basiselektrode BE in der Mitte 55 des Lateraltransistors und den weiter außen liegenden Basisbereichen.

Beim Lateraltransistor der Fig. 9 wird zunächst nur der Teilbereich H 1' der Halbleiterzone H 1 aktiv. Sobald jedoch die Kollektorzone K in die Sättigung geht, 60 wird die gesamte Halbleiterzone H 1 als "Ringkollektor" aktiviert.

Die Kollektorzone K und die Hilfszone H des Lateraltransistors sind im allgemeinen konzentrisch zur Emitterzone des Lateraltransistors angeordnet. Dies gilt 65 auch für den Fall, daß die Kollektorzone K und/oder die Halbleiterzone H in mehrere Bereiche aufgeteilt sind. Die Kollektorzone K und/oder die Halbleiterzone H ist

beispielsweise ring- oder rahmenförmig ausgebildet. Ist die Kollektorzone K und/oder die Halbleiterzone H in mehrere Bereiche unterteilt, so liegen diese Bereiche vorzugsweise auf einem gedachten Ring (Ringsegmente) oder Rahmen. Die Bereiche der Kollektorzone K und/oder der Halbleiterzone H können je nach Anwendungszweck gleiche oder unterschiedliche Abmessungen haben. Dies gilt beispielsweise bezüglich deren Länge und Breite bzw. Flächenausdehnung.

Fig. : [12]: [2]

36 38 923

Nummer:

Int. Cl.4:

Anmeldetag:
Offenlegungstag:

H 01 L 27/04

14. November 1986

26. Mai 1988

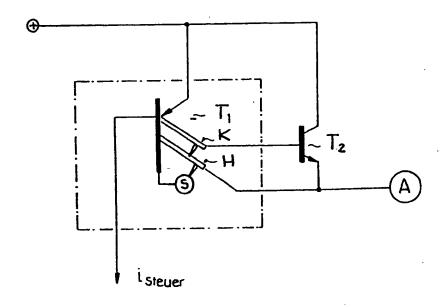


FIG.1

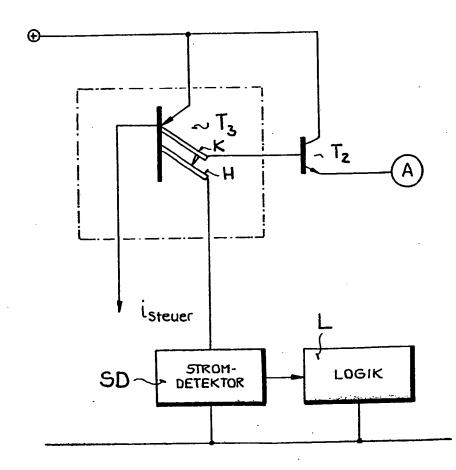


FIG.2

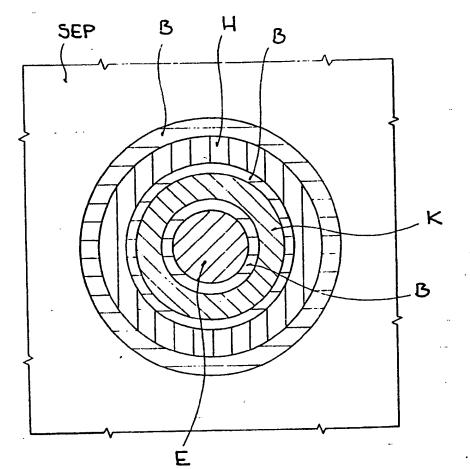


FIG. 3a

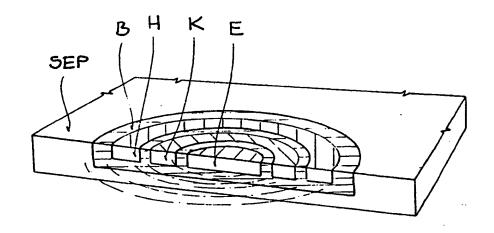
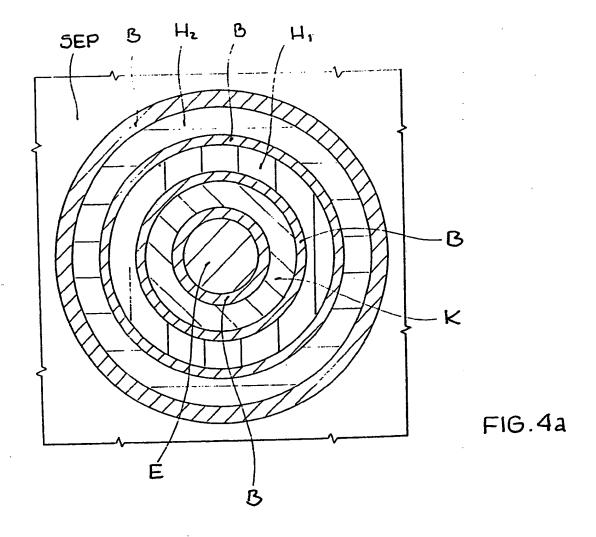


FIG.3b



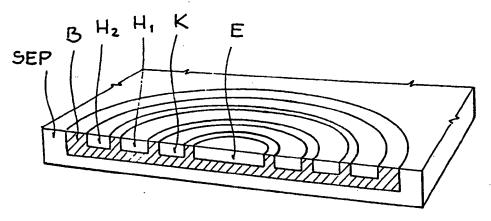
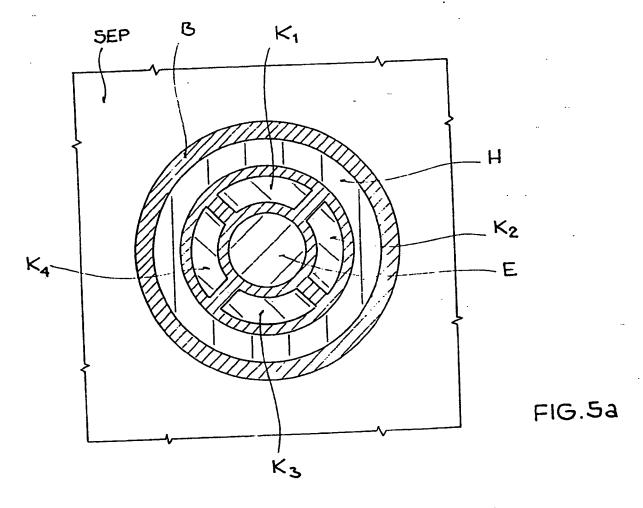


FIG.46

· 15 · 1



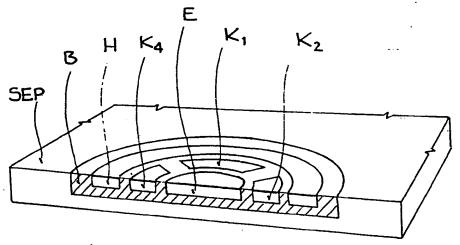
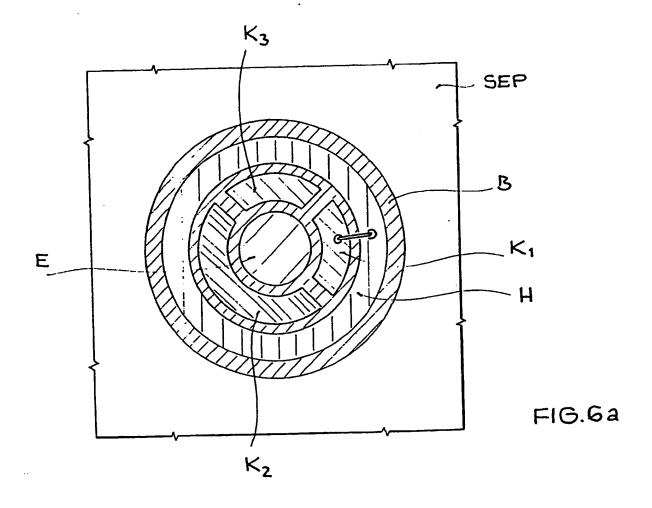
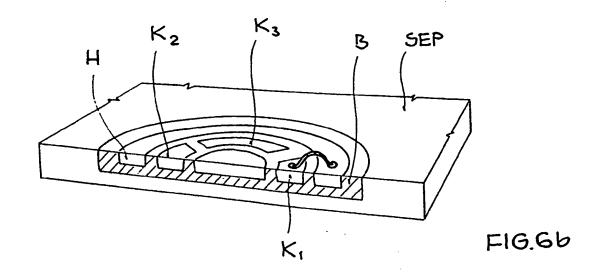
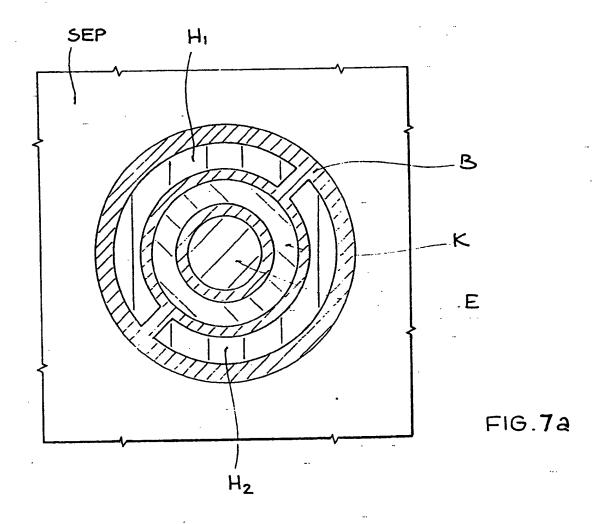


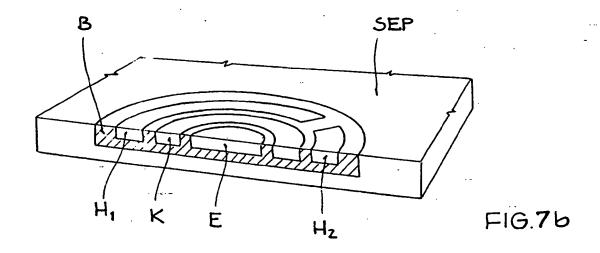
FIG.56

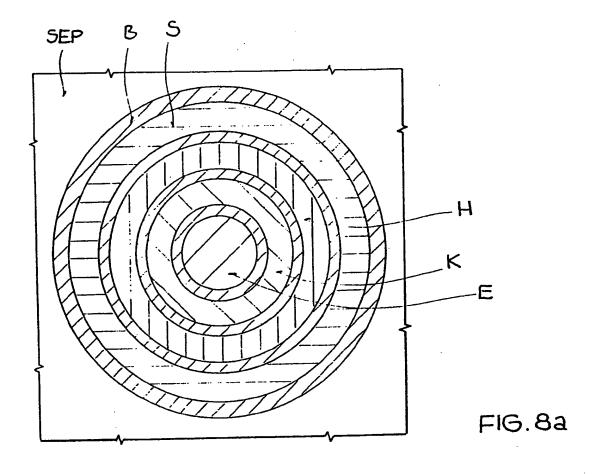




3638923







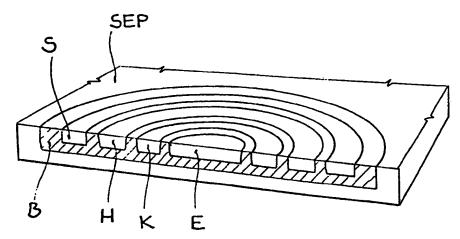


FIG.86

